



2008 화합물 반도체 생산 기술 인터내셔널 컨퍼런스

기간: 2008년 4월 14일부터 4월 17일까지

장소: 일리노이스주, 시카고, 웨스틴 시카고
북쪽 해안

제 23 회 화합물 반도체 생산 기술 인터내셔널 컨퍼런스가 미국 일리노이스주 시카고시에서 개최됩니다. 시카고의 북쪽해안은 아주 다양한 문화와 역사적인 볼거리로 유명한 곳으로, 참가자들에게는 다양한 종류의 박물관과 역사적인 건조물, 그리고 아름다운 정원들을 통해 다양한 자연의 아름다움과 문화를 체험할 수 있는 기회가 될 것입니다. 이와 함께 이 시카고 북쪽해안은 음악, 춤, 연극등을 사랑하는 분들을 위한 장소, 아주 멋진 백사장, 대중공원, 하이킹과 조깅코스로도 유명합니다.

이렇게 멋진 시카고의 북쪽 해안에서, 이 번 컨퍼런스는 최적의 화합 반도체 생산 기술 장비, 디자인, 재료, 제조와 검사등의 주제에 중점을 두게 될입니다.

이 번 프로그램은 실질적인 학술 회의가 될 것이며, 전세계의 과학 기술자들의 논문을 포함해서 다양한 주제의 워크숍으로 선진 장비, 회로기판, 에피택시, 화학제품과 특별 서비스의공급자 (Vendors) 와 공정및 절차가 다루어질 것입니다.

이 번 컨퍼런스를 통해 참석자들에게는 기술 논문 작성자들과 비공식적으로 논의할 수 있는 기회와 친밀한 분위기속에서 그룹별로도 다양한 주제에 대해 심도있게 논의하고 공유할 수 있는 기회가 제공되어질 것입니다. 마지막으로, 다양한 전시회와 리셉션(Reception)으로 CS Mantech 2008 가 마무리가 될 것입니다.

이 번 컨퍼런스의 등록, 프로그램, 전시에 관련된 정보는 www.CSMANTECH.org 에서 찾으실 수 있습니다.

2008 International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology, April 14-17 2008, Westin Chicago Northshore, Chicago, Illinois.

The 23th Edition of the International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology will be held in Chicago, Illinois, USA. Chicago's North Shore has numerous cultural and historical attractions. From museums of every kind and architectural landmarks to breathtaking gardens, Chicago's North Shore will astound you with its natural beauty and acclaimed diversity. For those who prefer music, dance, theater, and more ...the spotlight shines brightly on Chicago's North Shore. The area has spectacular sandy beaches, beautifully landscaped public parks, and scenic lakefront jogging and biking trails.



With all these interesting attractions the conference is sure to be a great success. This year's focus will be on optimum manufacturing processes for all compound semiconductor (CS) device technologies – the practical 'nuts and bolts' of the CS device production. Topics covered include design; materials; fabrication; and test.

The program includes practical Technical Sessions including Invited Papers presented by technologists from around the world; an intensive multi-topic Workshop; and an Exhibit featuring leading equipment, substrate, epitaxy, process chemical vendors and special service providers. The Interactive Forum gives attendees the chance to have informal discussions with Technical Session authors and the popular Rump Sessions enable small groups with like interests to convene and converse in a friendly setting. The Exhibits Reception and International Reception round out what is sure to be an excellent CS Mantech 2008!

For information on registration, the Advance Program or exhibiting, please visit www.CSMANTECH.org